OPTICAL RECORDING MEDIUM AND ITS RECORDING METHOD

Publication number: JP62204442 Publication date: 1987-09-09

Inventor:

KOBAYASHI TADASHI

Applicant:

TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

Classification:

- international:

G11B7/00; G11B7/0055; G11B7/24; G11B7/243;

G11B7/30; G11B7/00; G11B7/24; (IPC1-7): G11B7/00;

G11B7/24

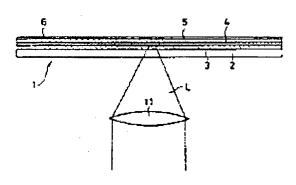
- european:

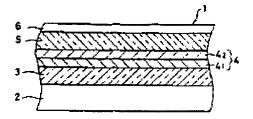
Application number: JP19860045964 19860303 Priority number(s): JP19860045964 19860303

Report a data error here

Abstract of JP62204442

PURPOSE:To carry out both unerasable recording and erasable recording on one optical disk by providing a recording layer consisting of >=2 kinds of films having a different composition in specified thickness ratio and capable of changing from the initial state to an amorphous state by liq. quenching and changing from the initial state to a crystallized state by lig. annealing. CONSTITUTION: The recording layer 4 consists of the laminate of the thin films 41 and 42 composed of >=2 kinds of different substances. Si and Au, Si and Ag, Te and Ge, etc., are respectively used as the films 41 and 42. For example, when Si and Au are used as the recording films 41 and 42 respectively, the ratio in film thickness of Si to Au is controlled between 2/8-3/7. Consequently, the alloyed AuSi alloy, namely the recording layer 4, can be changed from the crystallized state to the amorphous state by the difference in energy quantity between the irradiated laser beams L. In addition, Au can be used as the recording film 41, and Si can be used as the recording film 42.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-204442

⑤Int Cl.4

證別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)9月9日

G 11 B 7/24 7/00 A -8421-5D Z -7520-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

69発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

②特 願 昭61-45964

四出 願 昭61(1986)3月3日

砂発 明 者 小 林 忠

川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝 丿

川崎市幸区堀川町72番地

砚代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

明 相 書

1. 発明の名称

光記録媒体および光記録媒体の記録方法

2. 特許請求の範囲

(1) 局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の相成の異なる膜を破体急にはから非晶質化の状態、あるははな体体冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって多層に構成した記録圏を有することを特徴とする光記録媒体。

②上記記録層は、液体徐冷により非晶質化の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜 厚比によって構成されることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

②上記記録層は、液体急冷により結晶化の状態から非晶質化の状態に変化させることが可能な膜厚比によって構成されることを特徴とする特許額求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(4)上記記録暦はGeおよびTeの薄膜からなり、

Ge膜とTe膜との膜厚比をそれぞれ1対1で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(5)上記記録層はAUおよびSiの薄膜からなり、Si膜とAU膜とをそれぞれ2対8から3対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(6) 上記記録層はA g およびSiの薄膜からなり、Si膜とA g 膜とをそれぞれ1、7対8、3から3 対7の膜厚比で構成したことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体。

(7) 基板上に、少なくとも2種以上の薄膜の重ね合わせよりなる記録層を設け、この記録層に記録することによりまるに単一層に変換して情報の記録を行うものにおいて、上記記録層に高出力のにより非晶質にの状態に相変化させるのがまないは上記より情報の状態に相変化させるとにより情報の消去および記録を行うことを特徴

とする光記録媒体の記録方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、たとえばレーザビームによりヒートモード記録が行える光記録媒体に関する。

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

(作用)

この発明にあっては、記録層に記録すべき情報を有するピームを照対することにより上記記録を行いて、記記録のピームを記録を行り短いて、上記記録階に高質化の状態に対して、あるは上記記録階に低出力のピームを長時間に対したといるとにより結晶化の状態を可能にしたものである。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。

第1回において、1は光記録媒体としての光ディスク1に対して、基板 2 関から対物レンズ11によってスポット照射さ れるレーザビームしによる熱的エネルギーの付与 により記録暦4の光学特性が変化される。つま合 に録暦4はレーザビームしの照射により拡散録 記録暦4はレーザビームのの表がなわち、記録暦 4 は、組成の異なる薄膜により多層膜として概 しかしながら、情報の記録と再生のみが可能な光ディスク、いわゆる追記型の光ディスクでは記録した情報の消去、および再歯込みを行うことができないため、記録した情報が不要となった場合、その情報が記録されている部分が無駄となってしまうという欠点があった。

この発明は、上記の不要となった情報が記録されている部分が無駄になるという欠点を除去し、 1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および消去可能な記録の両方を行うことができる光記録媒体を提供しようとするものである。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

この発明は、局所的に光学特性の変化を生じさせることにより情報の記録を行うことを可能とし、且つ少なくとも2種類以上の組成の異なる設策を液体急冷により初期の状態から非晶質化の状態、あるいは液体徐冷により初期の状態から結晶化の状態に変化させることが可能な膜厚比で構成した記録解を有する光記録媒体である。

されており、たとえば低出力のレーザピームしで長時間加熱されることにより拡散あるい徐冷に合金化されて単一層となり、それが徐冷には冷かのける出る出版の状態、または高出りはかって知時間加熱されることにより拡散あるいは溶解合金化されて合金非晶質化の状態となる。

第2図は、上記光ディスク1を示すものである。この光ディスク1は、基板2と、この基板2上に保護膜3、記録暦4、保護膜5および保護膜6が、たとえばスパッタ法あるいは真空蒸着法などによって類次積暦されて構成されている。また、この光ディスク1には、スパイラル状にトラック(図示しない)が形成されている。

上記基板 2 としては、たとえばポリカーボネイト(PC)樹脂、メタクリル(PMMA)樹脂、エポキシ樹脂などの透明樹脂、あるいは透明なガラス、石英およびセラミックなどが用いられている。

上記保護膜3および5は、記録時にレーザビームしの照射により記録暦4が飛散または穴空きすることを防止するためのものであり、たとえばSiO、SiO2、SiN3などの透明な物質が厚さ20人~5点の範囲で構成されている。

・上記保護膜6は、光ディスク1を取り扱う際に生じる傷などを防止するものであり、たとえば紫外線硬化(UV)樹脂などの透明な樹脂によって機成されている。

上記記録2番4は、異なる2種類の物質からなる 薄膜41 および42 が積層されて構成されている。 上記薄膜41 および42 としては、SiとAu、 SiとAg、TeとGeなどがそれぞれ用いられる。

上記SiとAUとを記録膜41 および42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は合金化され、AUSi合金の単一種となる。このAUSi合金は共品相成である20~30at%(原子パーセント)Siで、液体急冷(溶解急冷)により非品質化の状態となる性質が

いは非晶質化の状態に相変化させることが可能となる。なお、記録膜 4 』を A U 、記録膜 4 2 を S i で構成するようにしても良い。

すなわち、Si対Agの膜障の比を、それぞれ 1.7対8.3から3対7の範囲内で形成する。 ある。つまり、AuSi合金は、その組成がAuS:付っるSiの割合いが20~30at%となっている場合、結晶化の状態にある合金によかのレーザビームしを短時間照射することによって溶解がは非晶質化の状態にある合金によって溶解がはにしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記TeとGeとを記録膜41 および 42 として用いた場合には、レーザビームしの照射により記録暦4は金属間化合物GeTeの単一層となる。この金属間化合物GeTeの相成は、原子パーセントでGe対Teの割合いが1対1である。つまり、金属間化合物GeTeぱ、その相成がGeに対するTeの割合いが50at%とな っている場合、結晶化の状態にある化合物に高出 カのレーザビームしを短時間照射することによっ て溶解状態にしてから急冷すると非晶質化の状態 あるいは非晶質化の状態にある化合物に低出力の レーザビームしを長時間照射することによって溶 解状態にしてから徐冷すると結晶化の状態となる。

また、上記記録暦4は、第3図に示すように、 それぞれの膜厚の比に応じて構成される記録膜 41 と42 とを交互に積層し、多層膜構造として も良い。たとえば、GeとTeからなる記録酶4

の記録膜41 および42 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶化の状態となる。この結果、記録暦4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

または、記録習4に対して、対物か5~15 が3つか5~15 が3つか5~15 が3つか5~15 が3つか5~15 が3つか5~15 が3つか5 が3のたたはい5 が3のたたい5 が3のたちが5 が3のたちが5

の場合、GeとTeとの膜厚の比は1対1である。 したがって、記録膜41 と記録膜42 との膜厚の 比が1対1となるように、Geからなる記録41 の厚さ100点に対してTeからなる記録膜42 の厚さ100点とを交互に積層し、膜厚1000 よの記録暦4を構成する。

また、上記光ディスク1は、ディスクの片面に記録を行う単板型ディスクとして説明したが、たとえば2枚の光ディスク1それぞれの基板2を外側にしてエアーサンドイッチ構造、あるいは接着圏による貼合わせにより両面光ディスクとすることも可能である。

次に、第2回に基づき、この発明の記録方法の 一例について説明する。

まず、光ディスク1を追記型のディスクとして使用する場合について説明する。すなわち、記録層4に対して、対物レンズ11によって記録でき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームしを5~0.5μsの閻スポット照射する。 にんより、レーザビームしの照射された記録路

または、光ディスク1の全面に対して、ヒータあるいはレーザビームしで短時間加熱し、記録費41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化して合金非晶質化の状態にする。そして、この録せいて合金非晶質化の状態にする。そして、この録せいまでは報を有する出力が1~5mWのレーザる。こんを5~0.5 μsの間スポット照射する。こ

違いが生じて情報の記録が行える。この場合は、その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレーザピームしを0.3~0.02μsの間スポット照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

まるははなる。 はは最もいいでは、 はは最もいいでは、 はは最もいいでは、 ははないでは、 ははないでは、 ははないでは、 ははないでは、 ははないでは、 はないでは、 はないでは、 ないでは、 ない 記録 暦 4 の記録 関 4 1 および 4 2 は単一層に変換され、徐徐に冷却されて合金結晶 化の状態となる。この結果、記録 暦 4 に初期の状態と合金結晶 化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。この場合、合金結晶 化の状態から初期の状態へは戻れないため、情報の消去を行うことはできない。

その記録層 4 に対して、出力が 1 ~ 5 m W のレーザビーム L を 5 ~ 0 . 5 μ s の間 スポット 照射 し、記録層 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させることにより、記録情報の消去が行える。

また、消去可能な情報を記録する場合は、対応 する記録層4に対して、ヒータあるいはレーザビ ームで短時間加熱し、記録膜41 および42 を拡

散合金化あるいは溶解合金化し、合金非晶質化の 状態にする。そして、この記録暦4に対して、対 物レンズ11によって記録すべき情報を有する出 b^{\dagger} b^{\dagger} μSの間スポット照射する。これにより、レーザ ピームしの照射された記録暦4は、徐徐に冷却さ れて合金結晶化の状態となる。この結果、多層膜 を合金結晶化の状態に変換したときと、非晶質化 の状態を結晶化の状態に相変化したときでは、そ れぞれの結晶粒径が異なることにより、反射率の 進いが生じて情報の記録が行える。この場合は、 その記録暦4に対して、出力が3~10mWのレ ーザピームしを0.3~0.02μsの間スポッ ト照射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化 の状態に相変化させることにより、記録情報の消 去が行える。

または、消去可能な情報を記録する場合、対応する記録層4に対して、ヒータあるいはレーザビームして長時間加熱し、記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、合金結晶化の

スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および 42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4に 初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違い を生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の全て、ある いはその一郎の情報が不要となった場合、光ディ スク1の全面、あるいは不要となった情報が記録 されているトラック、セクタごとをヒータあるい はレーザビームで加熱し、記録膜41 および42 を.拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状 態にする。そして、この記録贈4に対して、記録 すべき情報を有する出力が3~10mWのレーザ ビームしを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ S の間スポット照 射し、記録暦4を結晶化の状態から非晶質化の状 照へと相変化させる。この結果、結晶化の状態と 非晶質化の状態との反射率の違いにより、情報の 記録を行う。この場合は、その記録暦4に対して 出力が1~5mWのレーザヒームしを0.5~5 μSの悶スポット照射し、記録層4を非晶質化の 状態から結晶化の状態に相変化させることにより、

次に、追記型として使用した光ディスクを消去可能型のディスクとして使用する場合について説明する。たとえば、記録暦4に対して、対物レンス11によって記録すべき情報を有する出力が5~15mWのレーザビームを5~0.5 4 s の問

記録情報の消去が行える。

または、合金結晶化の状態として情報の記録が 行なわれた光ディスク1に対して、記録された情 報の全て、あるいはその一部の情報が不要となっ た場合、光ディスク1の全面、あるいは不要とな った情報が記録されているトラック、セクタごと をヒータあるいはレーザビームで加熱し、記録層 4を非晶質化の状態にする。そして、この記録層 4に対して、記録すべき情報を有する出力が1~ 5 m W の ν - ザピーム L を 0 . $5 \sim 5$ μ s の 間 ス ポット照射し、記録暦4を非晶質化の状態から結 晶化の状態へと相変化させる。これにより、情報 の記録を行う。この場合は、その記録暦4に対し て、出力が3~10mWのレーザビームしを O. 3~O. O 2 μ S の間スポット 照射し、記録 暦 4 を結晶化の状態から非晶質化の状態へと相変 化させることにより、情報の消去が行える。

また、たとえば記録暦 4 に対して、対物レンズ 1 1 によって記録すべき情報を有する出力が 3 ~ 1 0 m W のレーザビームを 0 . 3 ~ 0 . 0 2 μ s の間スポット照射し、記録暦4の記録膜41 および42 を単一層に変換する。この結果、記録暦4 に初期の状態と合金非晶質化の状態との反射率の 違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

1000大、記録暦4として記録膜41をGeにより膜厚500大、保護膜5をSiO2により膜厚500大、保護膜5をSiO2により膜厚1000大、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

晶化の状態から非晶質化の状態に相変化させるこ

とにより、記録情報の消去が行える。

または、合金非益質化の状態として情報の記録 が行なわれた光ディスク1に対して、記録された 情報の全て、あるいはその一部の情報が不要とな った場合、光ディスク1の全面、あるいは不要と なった情報が記録されているトラック、セクタご とをヒータあるいはレーザピームで加熱し、記録 層 4 を結晶化の状態にする。そして、この記録度 4に対して、、記録すべき情報を有する出力が3 ~10mWのレーサピームしを0.3~0.02 μSの間スポット照射し、この記録層4を結晶化 の状態から非晶質化の状態へと相変化させる。こ れにより、情報の記録を行う。この場合は、その 記録履4に対して、出力が1~5mWのレーザビ - ムしを O . 5~5 μ S の間スポット 照射し、非 品質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる ことにより、情報の消去が行える。

実施例-1

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護鉄3をSiO₂により膜厚

一ザビームしを2 μ S の間スポット照射することにより、記録層 4 を非結晶質化の状態から結晶化の状態に相変化させる。これにより、記録層 4 には、第 4 図に示すような、初期の状態、合金結晶化の状態、結晶化の状態、および非晶質化の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、1枚の光ディスク1のある部分を 追記型のディスクとして使用し、別の部分を消去 可能型のディスクとして使用ことができる。

実施例-2

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる基板2上に、保護膜3をSiО₂により膜厚100人、記録暦4として記録膜41をGeにより膜厚500人、保護膜5をSiО₂により膜厚1000人、紫外線硬化樹脂により保護膜6を順次積層して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する9mWのレーザビームLを0.2μsスポット照射し、記録暦4に初期の状態と合金非晶

質化の状態との反射率の違いを生じさせることにより、情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要 となった場合、その情報が記録されているトラッ クごとをレーザビームしで加熱することにより、 記録膜41 および42 を拡散合金化あるいは溶解 合金化し、非晶質化の状態にする。そして、この 記録部4に対して、記録すべき情報を有する出力 が3mWのレーザビームしを2μsの間スポット 照射することにより、記録暦 4 を結晶化の状態に 変化させて情報の記録を行う。また、この情報の 消去を行う場合、対応する記録層4に対して、出 カが7mWのレーザビームLを0.1μ s スポッ ト照射し、記録部4を結晶化の状態から非晶質化 の状態へと相変化させる。これにより、記録暦4 には、第5回に示すように、初期の状態、結晶化 の状態、合金非結晶質化の状態、および非晶質化 の状態に対応した異なる反射率が得られる。

したがって、追記型として使用した光ディスク を消去可能型のディスクとして使用することがで

ーザピーム L を 0 . 0 2 μ s の間スポット照射することにより、記録暦 4 を非晶質化の状態に変化させて情報の記録を行う。また、この情報の消去を行う場合、対応する記録暦 4 に対して、1 m W のレーザピーム L を 5 μ s の間スポット照射し、記録暦 4 を非晶質化の状態から結晶化の状態へと相変化させる。

したがって、追記型として使用した光ディスク 1 を消去可能型のディスクとして使用できる。 実施例 - 4

光ディスク1は、ポリカーボネイト樹脂からなる数板2上に、保護機3をSiO2により膜厚100人、記録機4として記録膜41をSiにより膜厚170人および記録膜42をAgにより膜厚830人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次値回して構成した。

たとえば、消去したくない情報を記録する場合は、記録暦 4 に対して、記録すべき情報を有する 1 5 m W のレーザビームしを 0 . 5 μ s の間スポ きる。

実施例-3

光ディスク1は、ポリカーボネイト側脂からなる 基板 2 上に、保護膜3をSiO2により膜厚100人、記録暦4として記録膜41をSiにより膜厚200人がよび記録膜42をAUにより膜厚800人、保護膜5をSiO2により保護膜6を順次値関して構成した。

たとえば、記録部4に対して、記録すべき情報を有する5mWのレーザピームしを5μsの間スポット照射し、記録層4に初期の状態と合金結晶化の状態との反射率の違いを生じさせることにより情報の記録を行う。

このようにして、記録された情報の一部が不要となった場合、その情報が記録されているセクタをレーザビームして加熱することにより、記録段41 および42 を拡散合金化あるいは溶解合金化し、結晶化の状態にする。そして、この記録層4 に対して、記録すべき情報を有する10mWのレ

したがって、1枚の光ディスクのある部分を追記型の光ディスクとして使用し、また別の部分を消去可能型の光ディスクとして使用することができる。

上記実施例によれば、この光ディスクは、多層からなる記録層を合金結晶化の状態あるいは合金 非晶質化の状態に変換したときと、合金結晶化の 状態から非晶質化の状態あるいは合金非晶質化の状態から結晶化の状態にしたときとで生じる反射 率の違いにより、消去不能な情報の記録、および 消去可能な情報の記録を行うものである。これに より、1枚の光ディスクを追記型、消去可能型の どちらにも使用することができ、省質額化および 低コストかを図ることができる。

[発明の効果]

以上、詳述したようにこの発明によれば、1 枚の光ディスクに対して消去不能な記録、および 消去可能な記録の両方を行うことができる光記録 媒体を提供できる。

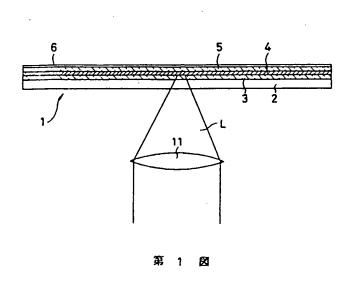
4. 図面の簡単な説明

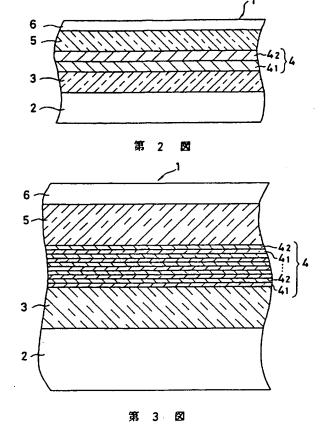
図面はこの発明の一実施例を示すもので、第1図は要部を説明するための断面図、第2図は光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第3図は他の光ディスクの構成例を示す要部の断面図、第4図、第5図は光ディスクの表面反射率の違いを説明するための図である。

1 … 光 ディスク、 2 … 基 板 、 3 、 5 … 保 後 膜 、

4 … 記録層、 4 1 , 4 2 … 記録膜、 6 … 保護膜、 1 1 … 対物 レンズ、 L … レーザビーム。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





手続補正 (本) 61.9.22 昭和 年 月 日

特許庁長官 黑田明雄殿

- 事件の表示
 特顧昭61-45964号
- 発明の名称
 光配録媒体および光記録媒体の記録方法
- 補正をする者
 事件との関係 特許出版人
 (307) 株式会社 東 芝
- 4.代理 人 東京都千代田区費が関3丁目7番2号 UBEビル 〒100 電話03(502)3181(大代表) (5847) 弁理士 鈴 江 武 彦 したこと 5.自発補正
- 6. 補正の対象

明報盘



方式 (图)

- 非品質化の状態 結晶化の状態 合全結晶化の状態 知明の状態

7. 補正の内容

(1) 明細書の第17頁第16行目乃至第19行目に、「この結果、多層膜を含金非晶質化の状態にの結果、多層膜を含したといるを、ときと、は、多層膜を非晶質化の状態に変換したときとといる。(2) 明細書の第20頁第7行目に、「低コスト化」と訂正する。(3) 明細書の第31頁第7行目に、「低コスト化」と訂正する。